

第136回応用セラミックス研究所講演会

日時：平成21年3月4日（水） 13:00～17:20
場所：東京工業大学 すすかけ台キャンパス R3棟
応用セラミックス研究所 6Fセミナー室

プログラム

13:00 松下伸広
開会のことば

13:10-14:10 石垣 雅 新潟大学工学部
「次世代照明用蛍光体材料の作製と評価」

14:10-15:10 坂元尚紀 静岡大学工学部
「マイクロ波加熱法によるZnO微粒子の合成と酸素分圧の影響」
「APHCVD法により作製されたフラワー状InN結晶の結晶成長」

15:10-15:25 コーヒーブレイク

15:25-16:25 李 金望 (独) 科学技術振興機構
下田ナノ液体プロセスプロジェクト
「Nitride Processing at Low Temperatures」

16:25-17:25 渡辺友亮 明治大学理工学部
「アモノサーマル法による機能性複合窒化物の合成」

連絡先：松下 伸広
応用セラミックス研究所
内線 5310